SAGA-LS BL10/2010G700 リチウム-ニッケル複合酸化物の表面電子状態と選択酸化機能 Surface Electronic Structure and Selective Oxidation of Lithium Nickel Mixed Oxide

宮崎隆文¹*,吉村大介²,瀬戸山寛之²,隅井良平³,間瀬一彦³ ¹愛媛大院・理工 〒790-8577 松山市文京町3番 ²九州シンクロトロン光研究センター 〒841-0005 鳥栖市弥生が丘 8-7 ³KEK-PF 〒305-0801 つくば市大穂 1-1

1. はじめに

今回、メタン酸化カップリング(OCM)反応に活性をもつ Li-Ni 複合酸化物触媒の選択的な酸化反応機能の解析を目的としている。この反応では触媒上の表面格子酸素がメタンの活性化と生成したメチルラジカルを選択的にカップリングする重要な役割を担っていることが示唆されている。しかし、OCM反応の選択酸化機構を解明するには酷しい反応条件のために従来の表面解析手法の適用が難しく、その詳細は分かっていない。今回の利用実験では加熱前後のリチウムニッケル複合酸化物 $\text{Li}_x \text{Ni}_{2x} \text{O}_2(0 < x \leq 1.0)$ の表面状態を調べるために、紫外光電子スペクトル(UPS)および X線光電子スペクトル(XPS)を測定して、表面電子構造の基礎データを収集する。

2. 実験

リチウムニッケル複合酸化物 Li_xNi_{2-x}O₂(0<x≦1.0) の表面電子構造の変化を調べるために、図1には調 製した各試料の XRD パターンを示す。Li₀ Ni₁₉O₂、 Li_{0.3}Ni_{1.7}O₂、Li_{0.5}Ni_{1.5}O₂は立方晶、Li_{0.7}Ni_{1.3}O₂と LiNiO₂は六方晶に帰属され、目的物以外の不純物の ピークは認められなかった。図2には、これらの試 料を使った OCM 反応の C2 選択性の経時変化を示す。 Li_{0.7}Ni_{1.3}O₂と LiNiO₂の反応開始直後の C₂選択性は 約 90%であるのに対し、Li_{0.3}Ni_{1.7}O₂と Li_{0.5}Ni_{1.5}O₂は 約 40%、Li_{0.1}Ni_{1.9}O₂では OCM 初期活性は確認でき なかった。これらの試料の OCM 活性と表面電子構 造の相関を見るために紫外光電子スペクトル (UPS) および X 線光電子スペクトル (XPS) を測 定した。光電子スペクトルの測定は、九州シンクロ トロン BL10 の角度分解光電子分光装置を使用した。 予備真空槽にて 600℃と 750℃の加熱処理した後、 室温で光電子スペクトルの測定を行った。

3. 結果および考察

立方晶 $Li_{0.3}Ni_{1.7}O_2$ と六方晶 $LiNiO_2$ の UPS および XPS の測定実験を行った。 $Li_{0.3}Ni_{1.7}O_2$ と $LiNiO_2$ の 600℃および 750℃に加熱した後の O1s スペクトルを 図 3~6 に示す。 $Li_{0.3}Ni_{1.7}O_2$ の場合、O1s ピークは 1 本しか見られず、加熱前後でも O1s の結合エネルギ

ーはほとんど変化していない。一方、LiNiO2では 2 本のOlsピークが認められ、加熱処理によりLiNiO2 の場合には Ols ピークが高結合エネルギー側にシフ トしている。また、750℃の加熱後の試料では、高 エネルギー側のピークの相対強度が増大しており、 Ols ピークの相対強度比が変化している事がわかる。 750℃加熱後の Lin3Ni17O2と LiNiO2の試料の Li1s ス ペクトルを比べると、Li_{0.3}Ni_{1.7}O₂の Li1s は明瞭に観 測されなかったが、LiNiO2では 65eV のショルダー を伴った強いピークとして観測された。OCM 反応 に対する低い選択性の立方晶 Li0.3Ni1.7O2 では、完全 酸化反応に寄与する低結合エネルギーの酸素種がメ タン分子の酸化過程に関与している。一方、OCM 反応に対する高い選択性のある六方晶 LiNiO2では、 完全酸化反応に寄与する低結合エネルギーの酸素種 は認められるが、より高結合エネルギーの酸素種が 触媒表面に出現しており、この酸素種が OCM 反応 に深く関わっていると推察される。





図5. LiNiO₂のO1s (600℃処理) 図6. LiNiO₂のO1s (750℃処理) [謝辞]

この実験を実施するに当たり、九州シンクロトロ ン光研究センターのスタッフの皆様にはマシンタイ ム調整、受入準備、実験サポートなど、大変お世話 になりました。心より御礼申し上げます。

* miyazaki@eng.ehime-u.ac.jp